⑱ 日本園特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-175758

図発明の名称 オルガノポリシロキサン組成物及びその製造方法

②特 顯 昭63-332528

②出 颐 昭63(1988)12月28日

シリコーン電子材料技術研究所内

の出 題 人 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

の代 理 人 弁理士 岩見谷 周志

明 知 春

1. 発明の名称

オルガノポリシロキサン組成物及びその製 造方法

- 2. 特許請求の範囲
- .(1)(A) 一般单位式(I):

[式中、R'は炭素原子数1~10のフッ素 原子を含まない置換又は非置換の1 頃の 炭化水素器を示し、aは1.90~3.0 の数 であり、bは0~1.0 の数であり、a+ bは1.90~3.0 である]

で表されるオルガノポリシロキサン

100盘量部、

(8) 比衷面積50㎡/8以上のシリカ微粉末

と、 (C)式(II):

〔式中、R, は式:

C.F.p.i -

(ここで、pは4~12の整数である)

で衷されるパーフルオロアルキル 基又は式:

F + C . F : . O + .

(ここで、qは1~3の整数、 nは1~4の整数である) で表されるパーフルホロアルキル エーテル器を含有する炭素原子数 3~15の含フッ案有機器を示し、 R! は前配と同じ、R* は炭素原子数 2~10の2価の炭化水素基、 cは0、1又は2である)

で表される基を含む分子量3000以下のシラザン化合物とを反応させてなるフルオロシリコーン処理シリカ

1~100 重量部

を含むオルガノポリシロキサン組成物。

(2) 特許請求の範囲第1項記載のオルガノポリ

シロキサン組成物の製造方法であって、前記 (B) のシリカ微粉末100 重量部を前記 (C)シラザン化 合物1~200 重量部、(D)水0~50重量部及び湿 瀬剤 0 ~20重量部で処理してなる前記フルオロシ リコーン処理シリカ1~100 重量部を、前記(A) オルガノポリシロキサン100 食量部と混合する工 程を有する方法。

(3) 特許請求の範囲第1項記載のオルガノポリ シロキサン組成物の製造方法であって、前配(A) オルガノポリシロキサン100 重量部、前記(8)シ リカ微粉末10~100 重量部、前記 (C)シラザン化 合物0.2 ~200 重量部、並びに(D) 水0.1 ~50重 景部及び(E) 湿潤剤0~20重量部を混練する工程 を有する方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、オルガノポリシロキサン組成物及び その製造方法に関する。

〔従来の技術〕

シリコーンゴム、シリコーングリース、シリコ

ルガノポリシロキサンに配合する方法:シリカ数 粉末をシリコーンゴムに温練した後に前配シラザ ン化合物やジアルキルシランジオール、アルコキ シシラン等を添加して反応させ、組成物中のシリ カ微粉末が有するシラノール基をシリル化するな どの方法が行われている。このような方法によっ て処理されたシリカ微粉末を含有するオルガノボ リシロキサン組成物は、保存中のストラクチュア リングの発生を防止することができる。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、上記従来の方法によって表面にあるシ ラノール基をシリル化されたシリカ微粉末を含有 するオルガノポリシロキサン組成物は、離型性や 透明性が不十分であった。

そこで本発明の目的は、離型性や透明性に優れ たオルガノポリシロキサン組成物及びその製造方 法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記課題を解決するものとして、

(A) 一般単位式([):

ーンオイルコンパウンド等のオルガノポリシロキ サン組成物には、焼動性の餌節、機械的強度の補 強、雕塑性や接着性の改善、並びに圧縮永久登み、 耐熱性及び耐薬品性の向上を目的としてシリカ微 粉末が配合されている。このシリカ微粉末として、 ヒュームドシリカ、湿式法シリカ等がある。しか し、これら従来のシリカ微粉末はいずれもその患 面に多数のシラノール基を有するため、これをそ のままオルガノポリシロキサンに配合して得られ るオルガノポリシロキサン組成物は、保存中にス トラクチュアリング、クリーブハードニングなど と呼ばれる類似架橋を起こし、流動性や和度が著 しく低下したり、またゴムでは可塑化もどりが極 めて大きくなるなどの問題が生じる。そこで、従 来は、これらのシリカ微粉末を予め式:R*aSiC& (式中、R* はフッ素を含まない1価の炭化水素 益である) 等で表されるクロロシランや、式: (B*aSi) aNE(式中、R* は前記と同じ) 等で表さ れるシラザン化合物と反応させて表面にあるシラ

ノール基をシリル化して得られる処理シリカをオ

〔式中、R1 は炭素原子数1~10のフッ素 原子を含まない置換又は非置換の1個の 炭化水煮基を示し、aは1.90~3.0 の数 であり、bは0~1.0 の数であり、a+ bは1.90~3.0 である)

で扱されるオルガノ ポリシロキサン

100重量部、

(B) 比衷面積50㎡/g以上のシリカ微粉末 と (c)式(I);

$$R_{e}-R^{*}-Si - (I)$$

(式中、R, は式:

C . F -

(ここで、pは4~12の整数

で表されるパーフルオロアルキル **基又は式:**

F + C . F . Q O + .

(ここで、 q は 1 ~ 3 の整数、 n は 1 ~ 4 の整数である) で表されるパーフルオロアルキル エーテル基を含有する炭素原子数 3~15の含フッ素有機基を示し、 R・は前記と同じ、R・は炭素原子数 2~10の 2 値の炭化水素基、 c は 0、1 又は 2 である〕

で表される基を含む分子量3000以下のシラザン化合物とを反応させてなるフルオロシリコーン処理シリカ

1~100 重量部を含むオルガノポリシロキサン組成物を提供するものである。

本発明の組成物の(A) 成分であるオルガノポリシロキサンは、前配一般単位式(I)で表されるものであるが、式中、R」は炭素原子数1~10のフッ素原子を含まない置換又は非置換の1価の炭化水素器を示し、例えば、メチル器、エチル器、プロビル装等のアルキル器:ビニル器、アリル器、

シクロペンテニル基、ヘキセニル基等の脂肪族又は脂環式不飽和炭化水素基:フェニル基、トリル基、キシリル基等の芳香族炭化水素基:クロロエチル基、クロロプロピル基、シアノエチル基、メトキシエチル基等の置換皮化水素基等が挙げられる。 a は1.90~3.0 、好ましくは1.96~2.40の数であり、 b は 0~1.0 、好ましくは 0~0.40の数であり、 a + b は1.90~3.0 、好ましくは1.96~2.40である。

このオルガノポリシロキサンの重合度は、通常、10000 以下であり、低粘度の液状のものからガム状のものまでが含まれる。特に、液状のシリコーンゴム組成物を得る場合には粘度が500~100000 cStのものが好ましい。

このオルガノポリシロキサンの具体例としては、 例えば、下記式:

(式中、 e、 f、 g、 h、 i、 j、 k、 l、 m、 n、 p、 q は 0 又は正の整数)で表されるものが挙げられる。

これらのオルガノポリシロキサンの製造は、工 集的に周知の方法によって行うことができ、例えば、式:

$$(1)$$

(ここで、R は前配一般単位式(1) で定義したものと同様のものであり、 r は、例えば、3~8である)

で表されるシクロトリシロキサンやシクロテトラシロキサン等の環状シロキサンと、トリオルガノジシロキサン又は微量の水とを、酸もしくはアルカリ触媒の存在下に平衡反応や開環反応等を行わせることによって行うことができる。

本発明の組成物の製造は、まず (B)シリカ微粉

末100 重量部を、 (C) シラザン化合物 1 ~ 200 重量部、並びに必要に応じて (D) 水 0 ~ 50 重量部及び(B) 温潤剤 0 ~ 20 重量部を用いて処理してフルオロシリコーン処理シリカを調製し、このフルオロシリコーン処理シリカ 1 ~ 100 重量部を前記(A) オルガノボリシロキサン100 重量部に混合する方法: (A) オルガノボリシロキサン100 重量部、(B) シリカ飲粉末10~100 重量部、(C) シラザン化合物0.2 ~ 200 重量部及び (D) 水0.1 ~ 50重量部並びに必要に応じて(B) 温潤剤 0 ~ 20重量部を混練する方法などによって行うことができる。

本発明の組成物の成分であるフルオロシリコーン処理シリカの製造に用いられる(B)シリカ微粉末は、比衷面積50㎡/ B 以上、好ましくは100㎡/ B 以上のシリカ微粉末であり、例えば、ヒュームドシリカ等の乾式シリカ:湿式シリカなどがられる。特に、オルガノポリシロキサン組成をけられる。特に、オルガノポリシロキサンゴムをけられる。特に、比衷面積が200~400㎡/ B のが好ましい。使用するシリカ微粉末の比衷面積

の整数)

F(CFCF±0) = CFCH±0 - . CF = CF±

(ここで、nは1~4の整数)

F(GFCF₂O)_n CFCF₂O-, CF₂ CF₂

(ここで、nは1~4の整数)

で表される基を含むものである。この R , の具体 例としては、例えば、下記式:

CaF: 1 - CaF: 7 - C: 0F: 1 - .

例えば、エチレン基、エチリデン基、トリメチレ

ン葢、フェニルエチレン葢、あるいは式:

が50㎡/8未識であると、得られる処理シリカをシリコーンゴムに配合しても十分な補強効果が得られない。このシリカ微粉末の具体例としては、デグッサ社のアエロジルー130、200、300、380;中ャポット社のMS-5、MS-7;日本シリカ社のニプシルVN-3、LP、E220、A-330などが挙げられる。

また、フルオロシリコーン処理シリカの製造に用いられる (C) シラザン化合物は、前記式 (Ⅱ) で表される基を含むものであるが、式中、R。は一般式:

C.F ... -

(ここで、pは4~12の整数である) で良されるパーフルオロアルキル基又は一般式: P+C。F*40+*

で衷されるパーフルオロアルキルエーテル基を含 有する炭素原子数3~15の合フッ素有機基を示し、 例えば、下記式:

CaF . . . (CH .) . 0 ---

(ここで、mは1~3の整数、rは0~2の

で表される基を挙げることができる。 c は 0 、 I 又は 2 である。

このシラザン化合物の分子量は3000以下、好ましくは1000以下である。分子量が3000を超えるシラザン化合物を使用するとその立体障害等のため反応性が低下しシリカ微粉末表面のシラノール基を十分にシリル化できなかったり、又は反応終了後未反応のシラザン化合物もしくはその分解例生物の除去が困難となり不都合を生ずることがある。

このシラザン化合物の具体例としては、下記式:

基によって得られる効果が不十分となるおそれが ある。

上記式(II)で表される基を合有するシラザン化合物は、例えば、対応するクロロシランを、例えば、対応するクロロシランをクロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエタン、スロロエタン、スロロロエタン、スロロロエタン、スロロロエタン、スロロロでは深化溶解し、アンモニアがスを吹った。 といるは水酸化ナトリウム水溶液で洗浄することができる。 を表し、落留等により精製して単体又は混合物の形態で得ることができる。

本発明の組成物の製造において、予め、(B)シリカ微粉末を(C)シラザン化合物並びに必要に応じて(D)水、(B) 湿潤剤を用いて処理してフルオロシリコーン処理シリカを得、これを(A)オルガノボリシロキサンに混合する場合、フルオロシリコーン処理シリカの製造は、上配(B)シリカ微粉末の所定量を反応器に仕込み、室温で環搾しなが

等で表されるものが挙げられる。

以上のシラザン化合物は1種単独でも2種以上 を組合わせても用いられる。また、式:

((CH₂)₂Si)₂NH、 (CH₂=CH(CH₂)₂Si)₂NH 等で表される合フッ素有機基を含有しないシラザン化合物と適当な初合で併用してもよい。合フッ 素有機基を含有しないシラザン化合物を併用する 場合、上記式(Ⅱ)で表される基を含有するシラザン化合物の使用量の比は、通常、100/1~1/ 100である。式(Ⅱ)で表される基を含有しないシラザン化合物が含フッ素有機基を含有しないシラザン化合物が含フッ素有機基を含有しないシラザン化合物に比して少なすぎると、含フッ素有機

ら、(C)シラザン化合物を滴下又はスプレー等に より添加するだけで、通常は扱やかに発熱し、ア ンモニアガスを遊離しながら反応が進行し、数時 間から数日間熟成後、加熱又は滅圧下にアンモニ ア、シラノール又はポリシロキサン等の分解副生 物、あるいは未反応のシラザン化合物を除去すれ ば、フルオロシリコーン処理シリカを得ることが できる。反応は、室温でも進行するが、さらに室 温~200 ℃の温度に加熱して反応を促進させるこ とができ、例えば、反応時間を2時間以内に短縮 することもできる。このフルオロシリコーン処理 シリカの製造において、シラザン化合物の使用量 は、シリカ放射末100 重量部あたり1~200 重量 部、好ましくは10~50重量部である。シラザン化 合物の使用量が1重量部未満であるとシリカ微粉 末の表面のシリル化処理が不十分となり、200 重 量部を超えると高価になることや、反応終了後に 未反応物や分解副生物の除去に多大の処理工程を 必要とし、経済的に不利である。

ここで、シリカ微粉末表面のシラノール基をシ

さらに、用いられるシリカ 微粉末の表面を湿潤化し、シリカ 微粉末とシラザン化合物の反応を十分に行わせるために、必要に応じて湿潤剤を使用することができる。この湿潤剤は分子量が3800以下のものが好ましい。

- (A) 前記一般単位式 (I) で表されるオルガノ ポリシロキサン 100 盆量部、
 - (B) 比衷面積50㎡/g以上のシリカ微粉末

10~100 重量部、

(C) 水

- 0.1~50盘量部、
- (D) 前記式 (II) で衷される基を含む分子量 3000 以下のシラザン化合物

0.2 ~200 重量部

及び

(B) 湿潤剤

0~20重量部

を混雑する工程を有する製造方法によっても本発 明の組成物を製造することができる。

以下、この製造方法を説明するが、シリカ散粉末の好ましい使用量、シラザン化合物の使用量及び水の使用量、並びに各成分を直接配合して退鍵することを除いては前記の方法と同様であり、以下、この点について説明する。

この製造方法において、例えば、(A) のシリカ 欲粉末の使用量はオルガノポリシロキサン100 益 この温冽剤としては、例えば、式: (CH₂)₂SI(OR⁴)₂ 、CH₂SI(OR⁴)₃ 、

CH₂ CH₂CF₂ CH₃

CH₂CH₂CF₃ CH₃

CH₃CH₂CF₃ CH₃

CH₄CH₂CF₃ CH₃

【式中、R4 は水条原子または炭素原子数 I ~4の1 価の炭化水素基、例えば、メチル 基、エチル基、プロピル基、メトキシエチ ル基等を示し、 B及び Lは正の整数である】 等で表される化合物が挙げられる。

湿潤剂の使用量は、週常、シリカ微粉末 100型 量部あたり0~30重量部である。

また、(A)的記式(I)で表されるオルガノポリシロキサンに直接、(B)シリカ微粉末、(C)シラザン化合物、(D)水及び必要に応じて(B) 湿潤剤を配合して混線して本発明の組成物を製造する場合、例えば、

量部に対して10~100 重量部、好ましくは20~50 重量部、例えば、オルガノボリシロキサン100 重量部に対して0.2~200 重量部、好ましくは2~50 重量部である。(0)シラザン化合物の使用量がおりである。(0)シラザン化合物による多すが記憶を表した。シラザン化合物による多すを問題がある。からである。からであるためをである。なりであるためをである。なりである。なりである。なりでは、が少ないでは、が少ないである。なりである。なりでは、が少ないである。なりである。なりではなりである。なりでは、少りでは、2~20重量のである。なり、少りではなりである。なり、少りに行われず、多すさると反応終了後に残存する水の処理が面倒になる。

また、この製造方法においても、前記と同様に シラザン化合物として式(I)で表される基を含むシラザン化合物とフッ基を含まないシラザン化 合物を併用してもよい。

このオルガノポリシロキサン組成物の製造方法

において、上記(A) 、(B) 、(C) 、(D) 及び(B) 成分を密閉雰囲気下、室温で混合することにより、 シリカ微粉末表面のシラノール基とシラザン化合 物とが反応し、シラノール基のシリル化が進行し ていくが、さらに例えば、100 七前後に加熱する と反応が促進される。その後、例えば、160 ℃程 度に反応混合物を加熱し、反応により生成したア ンモニア、残存水分、脳生物、未反応のシラザン 化合物等を揮散させて除去すればよい。このとき、 アンモニアの残存量を50ppm 以下に除去すると好 ましい。得られる反応混合物中のアンモニアの量 が50ppn を超えると、例えば、残存アンモニアに よるストラクチュアリングの発生、また(A) のオ ルガノポリシロキサンが分子鎖末端にシラノール 益を有する場合にはアンモニアの触媒効果により 縮合反応が生起し、得られる組成物が増粘し易い。 さらに、(A) のオルガノポリシロキサンがビニル 基等の脂肪族不飽和基を有し、白金触媒を用いて ヒドロシリル化反応で硬化させる場合、アンモニ アによる白金独媒の被毒が起こり、硬化性の悪い

このオルガノポリシロキサン組成物の製造において、用いられるオルガノポリシロキサンが分子

組成物となってしまうおそれがある。

来機にシラノール基を有する場合には、pH 6 以上の水を使用すると好ましい。pBの調節は、例えば、アンモニア、炭酸アンモニア等を用いて行うことができる。

ロキサンとして、例えば、末端にシラノール基を有するシロキサンを使用し、架橋剤としてアセトキシシラン、アルコキシシラン又はその部分加水:分解物等のシラノール基と架橋し得る多官能性のケイ素化合物を使用して硬化させることができる。本発明により提供されるオルガノポリシロキサン組成物は、オルガノポリシロキサン組成物は、オルガノポリシロ・フ適宜添加される添加剤を含んでいてもよい。この添加剤としては、例えば、飼料、耐熱性向上剤、接着助剤、離性向上剤等が挙げられる。

(実施例)

以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を詳細 に説明する。

烟製例1

シリカ微粉末 (比衷面積200 ㎡/8、日本アエロジル社製、アエロジル200)10 g をフラスコに仕込み、室温下、攪拌しながらイオン交換水1.0 g をゆっくり満下した後、下記式:

で表されるジシラザン 9.9gを徐々に演下して反応させたところ、穏やかな発熱とアンモニア奥の発生が認められた。密閉雰囲気下、1時間領控した。次に、室温下、18時間熱成させた後、反応混合物をホーロー皿に移し、ドラフト内で約6時間風乾させた後、熱風循環炉にて150 でで約16時間加熱処理により副生したアンモニア等の揮発成分を除去し、白色微粉末状の処理シリカ14.3gを得た。

得られた処理シリカの比衷面積、炭素含有量及びフッ素含有量を測定したところ、それぞれ105m/8、9.5盤量%、14.9型量%であった。また、この処理シリカをガラス瓶に水とともに入れ、振とうして水による濡れ拭錠に供したところ、処理シリカはすべて水面上に浮上し、撥水性を有することがわかった。

跟题例 2

ジシラザンとして、調製例 1 で使用したジシラザン4.9 gとヘキサメチルジシラザン0.9 gとからなる混合物を滴下した以外は調製例 1 と同様にして処理シリカを得た。

得られた処理シリカは白色微粉末状を呈し、比 表面積、炭素含有量及びフッ素含有量を測定した ところ、それぞれ115 ㎡/g、5.3 重量%及び?。 5 重量%であった。また水による濡れ試験にかけ たところ、抽水性を示した。

調製例3

下記に示す配合処方で各成分を使用した以外は 調製例1と同様にして処理シリカを製造した。

シリカ微粉末(比衷面積:300 ㎡/g、アエロ ジル300)

100 g

水

15 g

: 2

北方

で表されるピニルシロキサンと塩化白金酸とから調製された実質的に塩素分を含まない白金酸 媒(Pt線度: 1.0 重量%、トルエン溶液)

0.5 敢量部

式:

で衷されるシクロテトラシロキサン

0.05 建设部

からなる混合物を、3本ロールで均一に混譲した 後、一般式:

で寒される架橋剤 2.0重量部を配合して組成物を 得、得られた組成物の透明性及び粘度を測定し、 さらに下記の方法にしたがって離型性試験に供し、 で表されるシラザン化合物

1020

ヘキサメチルジシラザン

14.5 g

得られた処理シリカは、撥水性を有する白色の ・微粉末であった。

実施例1~2、比較例1

各例において、調製例1及び2で得られた処理シリカ、並びに比較例1としてヘキサメチルジシラザンのみを用いて製造した処理シリカ(比表面積120 ㎡/8、炭素含有量3.5 重量%)のそれぞれを用いて、下記の組成:

一般式:

で表され、粘度 5000cStである両末端にビニル 基を有するジメチルポリシロキサン

100 重量部

処理シリカ

10 重量部

また硬化後の強度を測定した。結果を第1表に示す。

雅型性試験

真空脱泡した組成物を、7×7×1.5 cmの箱形の型に入れた5×5×0.5 cmの鏡面は金属プロマクの鏡面に塗布した。室温下に16時間放置して、硬化させ、型から取り出してさらに2日間熱成、硬やさせ、組成物の硬化物からなる雌型を得たよのではからなる雌型に、ピスフェノール型の液状エポキシーは脂に架機剤としてトリエチレンテトラミンを主成分とする硬化剤を混合してなる樹脂組成成形のよりとする操作を提到する操作を操り返し、離型性及び表面の劣化を測定した。

① 料型性

各例で得られた組成物から作成した雌型についての鄭型性を下記の基準で評価した。

A……・硬化した成形品を脱型するときにほとん と抵抗がない。

B·········A とCの中間

②離型耐久性

ゴムの雌型衷面の劣化に伴って成形品の艶が低下することから、成形品の衷面の艶が低下するまで脱型操作を繰り返し、その繰り返し回数で示した。

硬化後の強度

12×15×0.3 cnの金型に組成物を入れ、上面をステンレススチール製の板で平滑にならし、窒温下に16時間放置して硬化させた後、金型から取り出してさらに2日間熟成・硬化させ成形シートを得た。この成形シートについてJIS K6301に単拠して硬さ、伸び、引っ張り強さを測定し、また比量を測定した。

実施例 1 で使用したものと同じジメチルポリシロキサン 100 重量部 調製例 3 で調製した処理シリカ 15 重量部 実施例 2 で使用したものと同じ白金触媒

0.2重量部

実施例 2 で使用したものと同じシクロテトラシロキサン 0.1 重量部

得られた組成物は、流動性を有するペースト状 を呈していた。

この組成物 115.3重量部に実施例2で使用したものと同じ架構剤2.15重量部を抵加し、均一に混合した後、真空脱泡し、得られた退線物を金型に流し込み115 でで10分間プレス成型し、10×12×0.2 cmのシートを成形した。このシートを150 でで1時間ポストキュアした後、JIS K6301に増払して硬化物の機械的強度を測定した。結果を下記に示す。

硬さ:31

伸び: 411%

引張り強さ:36.3kg/cdi

那1表

		实施例 1	実施 例 2	比较级1
組成物の性状		透明性ある非 流動性ペースト	実施例1よりがよるが一よるが一次では、	半透明、流動 性ある粘度: 15000 cPの流体
期四世大政	雜型性	Α .	A~B	С
	戏型耐久性	18~20回で表 面の説が劣化	18~20回で表面の艶が劣化	15~16回でか なり劣化
硬化後の発度	硬き	24	25	26
	仲ぴ(%)	264	270	284
	引張り強さ(は/ロ)	6.5	10.5	13.5
比	筮(25℃)	1.01	1.01	1.01

以上の結果から、本発明のフルオロシリコーン 処理シリカを添加したシリコーンゴム組成物は、 硬化物のゴム強度は、やや劣るが、剝離性及び離 型耐久性に優れていることがわかる。

実施例3

下記配合処方にしたがって、3本ロールを用いて各成分を均一に混練して組成物を製造した。

奥旋例 4

ニーダー中に、末崎シラノール基停止ジメチルポリシロキサン (粘度:20000c5t) 100 g、式:

で表されるジシラザン5.4 g、ヘキサメチルジシラザン14g及びイオン交換水 6 gを仕込み、5分間獲拌、混合した後、ヒュームドシリカ(比まロジル社製、アエロジル社製、アエロジル社製、アエロジル社製、アエロジル社製、で混合した。 (位) ないで、100 でで加熱しながら150 で、700 mHgで加熱・波圧しながら150 で、700 mHgで加熱・波圧しながら3時間気拌し、700 mHgで加熱・波圧しながら2時間気拌し、アンモニア複数を100 で以下にジメチルポリシロキサン (粘度:30cs) 40 g

及び末端シラノール基停止ジメチルポリシロキサン (粘度:30cSt) 10 gを添加して混合し、3本ロールを用いて均一に混練して組成物を製造した。 得られた組成物中の残存アンモニア量を測定したところ、12ppm であった。また初期粘度及び150でで2時間エージングさせた後の粘度を測定したところ、それぞれ3000ポアズ、3240ポアズであっ

また、下記配合処方の配合物を調製し、25℃で 72時間放置して硬化させた。

上記で得られた組成物

100 g

 $(n - C_2H_70)_4Si$

3 g

(C4H4) = Sn (OCOC, H==) =

0.5 g

得られた硬化物の機械的強度を測定したところ、 下記の結果が得られた。

硬さ

27

伸び

410%

引張り強さ

38 kg / cd

引裂き強さ (JIS A)

21 kg / cm

(発明の効果)

本発明のオルガノポリシロキサン組成物は、離型性及び透明性に優れるものである。

代理人 弁理士 岩見谷 周志